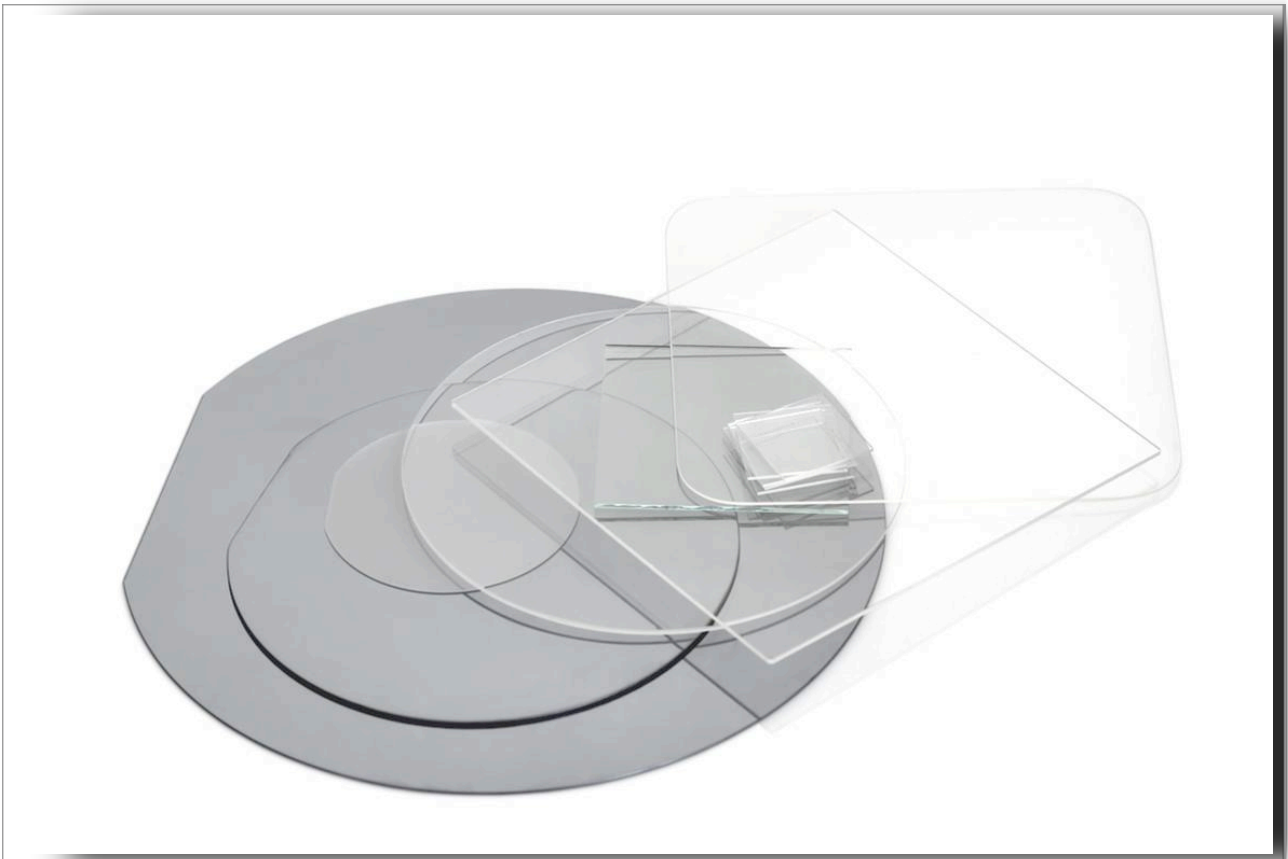


Substrats



Substrats Verre

Substrats	Index de réflexion	Epaisseurs	Applications
Borosilicate	1,474 at 588 nm	0,7 to 25,4 mm	Semiconductor-Optical-Microstructure
Quartz Silica	86,42 at 190 nm to 91,58 at 2500 nm		Mirror-UV-IR-Evap accessories-Metrology
ITO	2,15 at 400 nm to 2 at 1065 nm		Display-Circuit-Antennas-Shielding

Les matériaux et volumes indiqués sont ceux disponibles en stock. D'autres volumes et matériaux peuvent être préparés sur demande.